

等离子体化学与工艺



作者：赵化侨编著

出版社：合肥：中国科学技术大学出版社

出版日期：1993.02

总页数：315

介绍：英文题名:Plasma chemistry and processing:阐述了等离子体化学的基本理论和和应用技术,包括:等离子体的发生、辉光放电过程的应用与解析、溅射制膜等8章。

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10073959.html>) 查找全本阅读方式

等离子体化学与工艺 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10073959.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10073959.html>

书名：等离子体化学与工艺